This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

	ı	ı	t
	ì	7	i
	•	`	1
		:	
		•	
		•	
	1	_	L
		Ц	L
	(Ĺ	•
	;		
	í		
	1	_	
	1	٥	ľ
	(
	Ì		
	(٠	
	:	_	
	(_	
	2	2	
ļ	(
	ſ		3
1	ì		
i	ì	2	
1	Ļ	1	_
	C	/	2
	L	1	
1	C		1
1			1
		÷	
		I	
i	ī	_	,
1	ŗ	,	•
1	٠	_	
	•		
•	_		·
:	=		,
4	4	_	;
۹		ļ	:

Patent Number: JP59208756

Publication date: 1984-11-27

Inv ntor(s): AKIYAMA KATSUHIKO; others: 02

Applicant(s):: SONY KK

Application JP19830083188 19830512

Priority Number(s):

IPC Classification: H01L23/12; H01L21/56; H01L23/48

EC Classification:

Equivalents: JP1760995C, JP4047977B

Abstract

wherein the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the PURPOSE:To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method substrate is selectively removed by etching.

CONSTITUTION:Au plating 12 of 1mum thickness, Ni plating 13 of 1mum thickness and Au plating 14 of 3mum are laminated on an Fe substrate 11 12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by of 35mum thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness t=1mm.. The Fe substrate is removed by etching with FeCl3 an easy and simple method.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

[®]公開特許公報(A)

7357-5F

昭59-208756

6jlnt. Cl.3 H 01 L 23/12

23/12 21/56

23/48

識別記号 庁内整理番号 7357—5 F 7738—5 F

❸公開 昭和59年(1984)11月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

⊗半導体装置のパッケージの製造方法

②特

₹ 8258—83188

修出

图58(1983)5月12日

の発 明

者 秋山克彦

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

⑫発 明 者 小野鉄堆

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

⑦発 明 者 梶山雄次

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

の出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

四代 理 人 弁理士 土屋勝

外2名

湖 和 和

1. 発明の名称

半導体装置のパッケージの製造方法

2. 特許請求の範囲

近択ニッナング可能な材料から成る若板上に半 海体装板を数位し、接続用ワイヤを上記半導体製 健に接続すると共にこの接便用ワイヤの外部関係 部を上記書板の外部電磁鉄部位に接続し、次の で上記書板上において上記半導体装置及び上記接 使用ワイヤを一体に側指モールドし、しかる後上 配着板をエッテング鉄会することを特徴とする半 導体装度のパッケージの製造方法。

3. 発明の評細な設勢

並発上の利用分野

本発射は、単導体装置のパッケージの製造方法 に関する。

背景技術とその問題点

従来、プリント 茲板上の突張密度の高いパッケージとして、テップキャリアタイプのパッケージが知られてい る。このパッケージはリードレス

タイプのパッケージで、パッケージの裏面に引き出されているハンダ付け可能な電値をブリント芸 板の場体パタンに直接ハンダ付けして接続することにより実質を行うものである。

とのような 従来のブラスチックタイプのチップ キャリアタイプパッケージの報道を第1 図に示す。 とのパッケージ (I) は、 無 若 製の 電程 (2) が 子め 形成 されている プリント 基板 (3) 上に 半導体 鉄 豊 を 構成

孙简昭59-208756(2)

するチップ(4)を敬重し、ワイヤボンディング法により上記チップ(4)と上記包穫(2)の一緒とを Auの細級から成るワイヤ(5)で接続した後、上方より散状のエボキン関船を属下させて硬化成形することによつて作る。

一方、上述のテンプキャリアタイプパンケージ とは異なるパッケージにテープキャリアタイプパ ンケージがある。このタイプのパンケージは従来 のチンプキャリアタイプパンケージよりもさらに

るととができる。なお上記外部電極部は上記接続 用ワイヤ自体が強ねていてもよいし、上記接続用 ワイヤとは別に設けられかつ上記接続用ワイヤが 受託されているものでもよい。

袋筋绸

以下本場別に係る単導体装置のパッケージの製造方法の契約例につき関節を参照しながら散射する。

第2 A 図~第2 D 図は木発明の第1 実施例による半部体核型のパッケーツの製造方法を説明するための工程図である。以下第2 A 間から工程値に 説明する。

まず第2人気において、浮さ35(μ)のFe 限の強級 GDの上に、厚さ1(μ)の Au 層G2、 原さ 1(μ)の NI 層G3及び厚さ3(μ)の Au 層G4 を順 次メンキして、半級体数位を構成するチンプ G3の 収度部 GB 及び外部電板部 G7 08のそれぞれを上記数 数 GD の所定のテンプ数数部位 (11g) 及び外部電極 数 GB の所定のテンプ数数部位 (11g) 及び外部電極 小形化できるという利点を有するが、テップが使 脂層によつて完全に使われているため熱放散性が 良好でないこと、テーブを用いているために特殊 な装置が必要である等の欠点を有している。 発明の目的

本発明は、上述の問題にかんがみ、私放散性が 負好でかつ信頼性の高い半導体装置のパンケージ の製造方法を提供することを目的とする。 を明の哲學

本発明に係る半等体験値のパッケークの政治を上に係る半等なが、選択エッグ可能な材料から成る基板を上になり、要決所の対象の基本を上記を表現し、を決定の対象の対象の対象の対象を上記を表現の外で、無法の対し、というに対象がでようにようによってというという。他のではないので、他のかの会のなどによって自動的に対象によってはないので、他のからに対象によって自動には対象によって自動に対象によって自動に対象によってもいる。

3 図に示す。次に第2 B 図において、上記チップ

取電部的にチップのを数量した後、ワイヤルルで
イング法によつてとのチップのと上記外部電極で

成する。次に第2 C 図において、第2 B 図の差板
のの上に設けられた上記外部電極部のの。チップの及びワイヤのを一体とするために、公知のトランスファ・モールド法(移送が
形法)を用いて、エボキッから成る側所モールド

層切を上記基板の上に形成する。なお本実施例に
おいては、上記側指モールド層のの厚さまを1

次に机2C図において、Fe のみを選択的にエッチングするが樹脂モールド層の及び Au 層 02 はエッチングしないエッチング 被、例えば塩化部二鉄(Fe Ce a)常液を用いて、基板 01 の裏面(11 a) 質からスプレーエッチングすることにより、上記 単板 01 を除去して、第2D図に示すリードレスタイプのパッケージ 01 を完成させる。上記エッチングによって質出された Au 層 03 の下面のうち外部

排算程59-208756(3)

上述のようにして完成されたパンケージの1をプリント基板上に実装する場合には、第2D別に示す上記外部電板面(12b)(12c)をプリント要板上の将体パタンに直接パンダ付けして接続すればよい。

上述のは1 実施例の熱放散面(12a)は、その動作時においてチップIISから発生する熱の放散面となつている。金属の熱伝導度は非常に高いので、チップIISから発生する熱は金属製のチップ戦闘即のを外方に向かつて迅速に使れて、熱放散詞(12a)から放散されることによつて効果的に除去される。しかし、より効果的にチップIISの発生剤を除去するためには、広い表面数を有する放然フィンの一部を上記熱放数面(12a)に押し当てて空冷により熱を放散させるのが好ましい。

上述の都 1 突旋的のパッケージのは常 2 A 図〜 第 2 D 図に示すような簡単な工程によつて作ると

光成させることができる。このように上記のエッナングによつてナップ教授が明及び外部電極を到のいかでは、11a)~(11f) が形成されるので、これらの部分に使所が回り込んで突出が(20a)~(20f) が成される。役ので、これらの次形体(20a)~(20f) によつで、からによって、上記が可能が下方が受けませる。という利点がある。で、上記が開発を受けませる。という利点がある。これができるという利点がある。これができるという利点がある。というのナップを図り、これらのナップを図りによったができるという利点もある。

級 5 A 図~ 3 5 C 函は本発明の就 2 実施例による半導体表現のパンケージの製造方法を級明するための工程図である。以下第 5 A 図から工程原に表明する。

、まず35 A 図において、厚さ35(#)の Cu

なお上述の第1実施例において、初2A悩に示す場合と同様にチップ軟質部組及び外部電極部のの8を設けた後に、岩板の上面を気途の PeCts 格 旅を用いて 値かにエッチングすることにより、 都 4 A 図に示すようにチップ軟置部組及び外部電板部の88の下部の差板のにアンダーカット 部 (11a) ~ (11f) を形成し、次に第2B図~第2D区と同様な方法によつて第4B図に示すパッケージのを

製の夢板側の上面に公知のフォトレジストを強布 した袋に所足のパターンニングを行う。 次いで Cu のみを退択的にエッチングするエッチング放、例 えは既述の「FeCt」路板を用いて上記器板(DJの表面 を低かにエッチングすることによつて、上記書板 GDの表面にチップ収置部位(11g)及び外部電気接 战 附位 (11b) (11l) をそれぞれ形成する。上記フ オトレジストを除去した技に第5B図において、 第1 実施 例と 同様に、上記テップ収収部位 (11g) にハング層内を介してテップGSを収載した後、ワ イャポンデインダ法によつてCのテップGSと上記 外部電視接段部位 (11h) (11l) とをそれぞれ Agの 細盤から成るワイヤ49で放映する。なお本実類例 においては、徒述の理由により、第1実施例で用 いたワイヤよりも狂の大きいワイヤを用いた。久 に第1実権例と同様に樹脂モールド層のを上記器 板UD上に形成する。次に上記蓋板UDで乗り実施例 と同様な方法でエッチング除去してパッケージUO を免成させる。上記エッテングにより延出された ワイヤOSの推開が外部電極部CDGとなり、またハ

ング形のの下面が熱放散面(23m)となる。

上述のようにして完成されたパッケージのをアリント語版上に突襲する場合には、第1実施例と 関係に、 3.5 C 図に示す上記外部電積部の関でアリント遊び上の群体パタンに直接ハンダ付けして 後続すればよい。 このことから明らかなように、 本収施例においてはワイヤ目の強部をそのまま外 部位機部のほとして用いるために、ワイヤ四の種 を改述のように大きくするのが好ましい。なお飲 放飲血(23a)の機能は終1実施例と同様である。

脂を用いることも可能である。この場合には既述 のエッテング板としては、ヒドラジンとエテレン ジアミンとの非合統を用いればよい。

発明の効果

Strong and the second

本説明に係る半導体装配のパンケージの製造方法によれば、その動作時において半端体装置から発生する然の放放性が良好でありかつ信頼性が高い小形のパンケージを、確めて無便かつ安価な方。 法によつて自治的に製造することができる。

4. 認施の簡単な説明

本1 図は就来のブラステックタイプのチップキャリアクイブバッケージの構造を示す断値図、出2 A 図~森2 D 図は本発別の第1 実施例による牛均体状質のバッケージの設議方法を規例するための工程図、統3 図は上記は2 A 図及び減4 B 図は上記の次数の平面図、第4 A 図及び減4 B 図は上記の1 実施性の変形例を示す上記42 A 図~終2 D 図と同様な図、第5 A 図~終5 C 図は本規則の状2 実施例による半導体医療のバッケージの製造方法を規則するための工程図である。

を用いることにより、Au 等の貴金属を用いる 必要がなくなるという利点がある。

上述の第 1 実施例の基根の材料は選択エンテングが可能であれば Cu 等の他の金属であつてもよく、また部 2 実施例の基板の材料も下。 等の他の金属であつてもよい。第 1 実施例においてはさらに金属以外の材料、例えばポリイミドアミド系側

なお図面に用いた符号において、

(1121)22004・・・・・・・・・ パッケージ

15kg 71+

01/ 数板

(116)(11) … 外部氧征接收部位

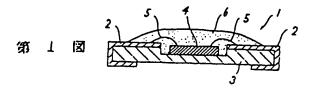
07718 外和電極影

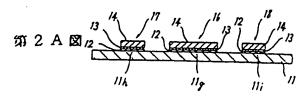
である。

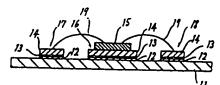
代理人 土 随 助 化型分类

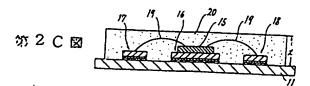
特別報59-208756(5)

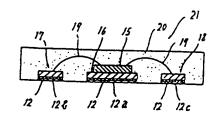
第2D图



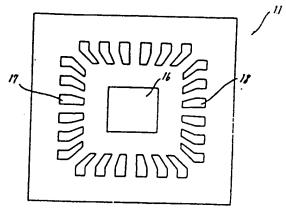




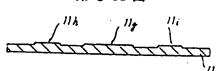




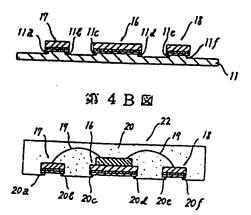
第3日



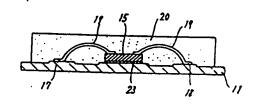
第5 A 🖾



新4A図







第 5 C 図

